# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number ·

04-037166

(43)Date of publication of application: 07.02.1992

(51)Int.Cl.

H01L 27/148 HO4N 5/335

(21)Application number: 02-143443 (22)Date of filing:

01.06.1990

(71)Applicant : NEC CORP

(72)Inventor: KIMURA TETSILII

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

PURPOSE: To make it possible to prevent time fluctuations of the output of an optical signal and hence improve device reliability by classifying an optical dark picture element region of a solid camera device into three types and synthesizing the output from an effective picture element and the three types of the optical dark

picture elements.

CONSTITUTION: Any region which excludes a light receiving section 11 in an effective picture element region I is shielded by a light shielding section 16. In a first optical dark picture element region II which has a dummy light receiving section 11a, a vertical register 12, and a transfer gate section 13, every region is shielded by the light shielding layer 16, the light receiving section is long while in a second optical dark picture element region III which has the vertical register 12 and the transfer gate section 13, the light shielding layer 16 shields the vertical register 12 and the transfer gate section 13 in the same pattern identical to that in the effective picture element region I.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection?

[Date of extinction of right]

9 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平4-37166

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月7日

8838-5C 8122-4M H 01 L 27/14

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

#### 60発明の名称 团体摄像妻子

②特 頭 平2-143443

S

顧 平2(1990)6月1日

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内 の出 順 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 尾身 祐助

1. 発明の名称 图体摄像来子

2. 特許請求の新開

第1導電型半導体層の表面領域内に複数列に形 成された第2導電型の第1の受光部、前記第1の 受光部の各列に沿って設けられ、前記第1の受光 部で蓄積された信号電荷を受け取りこれを転送す る複数個の第1の垂直レジスタ、前記第1の受光 都と前記第1の乗車レジスタとの間に設けられ、 前記第1の受光部で蓄積された信号電荷の前記第 1 の垂直レジスタへの転送を制御する転送ゲート 部お上び前記第1の受半額の額分を除く部分を連 光する金属遮光膜を有する有効面素部と、

前記第1 導電型半導体層の表面領域内に列状に 設けられた第2等電型の第2の受光部、前配第2 の受光部の列に沿って設けられ、第2の受光部に 蓄積された電荷を受け取りこれを転送する第2の 最直レジスタ、前記第2の受光部と前記第2の業 直レジスタとの間に設けられ、前記第2の母光館 に蓄積された電荷の前記第2の乗車レジス々への 転送を制御する転送ゲート部および全体を遮光す る金属進光膜を有する第1の光学的展面素値と、

第3の垂直レジスタ、前記有効菌素部における 転送ゲート部と同様のパターンで前記第3の垂直 レジスタに沿って設けられた転送ゲート部および 全体を進光する金属遮光膜を有し、受光部を有し ない第2の光学的風麗素部と、

第4の最直レジスタ、前記有効要素部における 転送ゲートと同様のパターンで前紀第4の長度レ ジスタに沿って設けられた転送ゲート部および前 記有効菌素部における金属温光膜と同様の遮光パ ターンの金属遮光膜を有し、受光部を有しない第 3の光学的風面素部と、

前記名垂直レジスタの後段に設けられ、各垂直 レジスタからの電荷を受け取りこれを転送する水 平転送部と、

前記水平転送部から電荷を受け取りこれを電圧

### 特別平4-37166(2)

信号に変換する出力部と、 を具備する固体操像業子。

## 3.発明の詳細な説明

## [産業上の利用分野]

本発明は固体整像素子に関し、特に、電荷転送 装置(CCD)を用いた2次元インターライン型 関体操像素子に関する。

### [従来の技術]

4によって転送されてきた信号電荷を電圧信号に 契換して出力する出力部、16aは受光部11上 で開口を有する温光層である。

有物面素領域1では、受光部11以外のすべての領域が、光学的展置素領域10では、経位受光器11aを含むすべての領域がそれぞれ近光滞16aによって選光されている。ここで選光滞16 は通常配数との共通化のためアルミニウムにより形成されている。

第6回は、第5回における有効調素領域1の受 光部11付近の拡大図である。第6回において、 17、18、19、20は、それぞれ、第1、第 2、第3、第4基直転送電低、21は、受光部1 1および乗度レジスタ12を分類するチャネルストップである。第1、第3素直接送電板17、1 9は垂直レジスタ12の転送電板として、また転送ゲート版13の電板として用いられている。第 2、第4振送電格18、20は垂直レジスタ12 の転送電板として用いられている。

受光部11で発生した信号電荷は、第1、第3

最直転送電報17、19に印加される信号電荷器 み出しパルスによって転送ゲート部13を介して 最直レジステ12に移きれ、第1~第4番直転送 電板17~20に順次パルスを印加することによ り墨度レジステ12内を転送される。

第7回は、第5回における光学的集画素領域 II aの製気受光部11a付近の拡大図である。この 領域においては、要似受光部11aの部分をも含 かて全体が進光層16aによって進光層されてい 2

第8回は、第6回のA-A、株骸回回である。 第8回において、12回はnウェル領域、22は シリコン酸化質、23は第1万至第4長更転送電 低17~20を限うシリコン酸化質22上に設け られたリングラス層、24はpウェル領域、25 はn型素板である。

第9回、第10回は、それぞれ第6回のB-B ・ 鎮断面回と第7回のC-C・線断面回である。 これらの回において、10は、受光部11万重要 似受光部11aを構成するnウェル領域、17a ~20 a はそれぞれ第1 乃至第4 最重転提電板の配線形、26 は n ウェル保域 1 0 上を残いチャネルストップ 2 1 とを繋せる p \* 型環域であって、この p \* 型環域 2 6 と n ウェル領域 1 0 および p ウェル領域 2 4 によって p \* n p 接合のフォトグイオードが構成 2 4 によって p \* n p 接合のフォトグイオードが構成されている。

第11回は信号電海提み出し期間前後のタイミングを示すパス支援間である。第11回において、61、62、62、65、64は、それぞれ無1、第2、第3、第4金重転送電低17万第20に向加される転送クロックであり、また、1、1、1。はそれぞれ第1、第3重重転送電極17、19に信号電荷提み出しパルスが印加されている期間を示している。

さて、有効需要表域1および光学的展画素様域 且 a において発生した信号電源は、出力能にて電 圧に実験され出力されるが、有効画等環域 I の単 位 画 素の出力 V は、光電変換による光信号分 A C 受光部の情電波分 B、垂直レジスタの時電波分 C および水平レジスタの時電波分 Dからなり、一方 米学的展画素環境 1 a における単位展表の出力 V は、光が受光部に入計しないので近代等分人が なく、気光器の暗電波分 B、無度レジスタの特電波分 C、水平レジスタの特電波分 D からなる。 したがって、外部回路で両者の差、十なわち V - Y = (人+B+C+D) - (B+C+D)

を取り出せば光信号のみを得ることができる。 [発明が解決しようとする課題]

上述した従来の構造、動作の固体組織業子にあっては、信号電系被み出し期間 t, において、策がりに信号電系被み出し期間 t, において、策がり時間が 0.5 μ。以下の準線をパルスが印加される。このため、第1 要重転送電報 17 をこれと同う合う。第2 乗車電気を18 を0 間のシリカカ た。 選条、第1 乗車転送電器と第2 乗車転送電器の間のシリカルの場であれる。 送表には、18 東が約1500人の場合へ、多無面転送電器を送電器では、18 東が約1500人の場面形状にもよるが電圧を(V・-V、)が20 Vで約状にもよるが電圧を(V・-V、)が20 Vで約状に

其がないので、この点に起因するものと考えられる。ここで、有労働素規模および光学を出て異菌状態の最近レジスクの研究後の増加の単位面また。Ca(C」とすれば各領域の単位面まの出力は特徴の記号を用いて、有労助素領域、V=A+B+C+C()+D
米学的異様をは、V=A・C・C・A・C

有効面柔領域: V = A + B + C + C 1 + D 光学的属語素領域: V \* = B + C + C 2 + D と表される。したがって、外部回路で両者の差を 取り出した場合、

 $V - V' = (A + B + C + C_1 + D) - (B + C + C_2 + D)$ 

= A + (C: − C:) (<A) となって正確な光信号分の出力 A が得られず、特 に光量が少ない場合、 V − V ′ ≤ 0 となって画面 が無くしずんでしまう現象が起こる。

なお、このような暗電波の増加は無重レジスタのみならず、各番度は電客板の配線部が重なりる 受光部付近でも超ぶると考えれるが、交易の テド・ロトッセートがで形成した場合。 界面付近から発生する時電波は、電子-正孔の再 1 n A程度のファウラー・ノルドハイム (Foular Providatia) 圏 シネル電波が流れているが、 上述した事核で電の変化によってこの電波は増加 し、シリコン酸化製22中で加速された電子はシ リコン酸化製20とシリコン高板ののウェル領域 12 a との界照析形に界面準位を形成する。 信号 電荷 関 A 出し短間に、おおいても全代開鍵のでき が起こる。この結果、シリコン酸化配22の形面 は 証明的に変化し、特に新たに形成された不画際 位から発生する電子は直下の n ウェル領域 1 2 a へ成 ス し、景電レジスタ 1 2 の暗電波の経時的増 加をもたらす。

とて、本発明者は、本発明に到達する通程でこ の景面レジスタの環境波の経時的増加が有効質素 領域と光学的展面景像域で異なる事を実験的に対す い出した。その後子を定性的に終12個に示す。 有効菌素機械と光学的展面景像域でこのよう伝 重レジスタの構電波の増加が異なる複曲は現在ま でのところ明らかではないが、アルミニウムの返 光度のパターンが異名で異なる成別を構造的に去 光度のパターンが異名で異なる成別を構造的に去

結合により無視できるレベルに抑えることができ るので問題とはならない。

[課題を解決するための手段] 本発明の固体操像素子は、第1の受光部、第1 の垂直レジスタ、転送ゲート部および第1の受光 総上に開口を有する金属送光膜を有する有効画素 部の外に次の3種類の光学的風面素部を具備する ものである。すなわち、第1海電影半導体層の表 面領域内に列状に設けられた第2導電型の第2の 受光部、装第2の受光部の列に沿って設けられ、 第2の受光部に蓄積された電荷を受け取りこれを 転送する第2の垂直レジスタ、前記第2の受光部 と前記第2の釜直レジスタとの間に設けられ、前 記第2の受光部の蓄積された電荷の前記第2の至 直レジスタへの転送を制御する転送ゲート部およ び全体を遮光する金属遮光膜を有する第1の光学 的無菌素部と、第3の差変レジスタ、前記有効面 素部における転送ゲート部と同様のパターンで剪 配第3の垂直レジスタに沿って設けられた転送ゲ ート部および全体を進光する金異遠光膜を有し、

受光郎を有しない第2の光学的温度表郎と、第4 の豊富レジスタ、前記者効質素部における転送ゲートと同様のパターンで前記算44の豊重レジスタ に沿って投けられた転送ゲニト部および前記有効 質素能における金属送光膜を同様の送光パターン の金属送光膜を和し、光光部を有しない第3の光 学的異菌素能と表現像している。

#### 「旅旅網 1

次に、本発明の実施例について図面を参照して 裁明する。

第1回は本発明の一実施例を示す全体構成回で ある。第1回において、11は実活態、11 a は 製成受光態、12は無重レジスタ、13は転送サート部、14は北米センジスタ、15は出力態、1 6はアルミニウムからなる滤光層である。有効 素機械1では実光部11以外の模様が変光層16 によって遅光されている。これは従来の有効顕素 機械と同様独である。

疑似受光部11a、垂直レジスタ12および転送ゲート部13を有する第1の光学的馬頭素領域

の増加分は有効面素領域の垂直レジスタの暗電流 のそれと等しい。

新2回に、新2の光学的展面素類は且の本来失 光部であるべき部分の断面図(技術的の光学的展 需素域の新面図、第10回に相当)を示す。同 図に示されるように、本実施例では本来受光部で あるべき第10回の提来例では存在していた。 型 環域およびロウェルがないのでフォトゲイオー ドに起図する軽電(記念生しない。

第3回に第3の光学的扇面素領域がの本来受光 部であるべき部分の新面回(使来例の有效要素領域の新面回、第9回に相当)を示す。この領域で もフォトゲイオードは超成されていないので、フォトゲイオードに超関する特電波は発生しないい。 の領域ではフォトゲイオードは形成されていない いものの、速光層16は、本来フォトゲイオード が形成されるべき部分に同口を有する。使って、 この領域における差面とジスクの特を変わましても で、の領域における差面とジスクの特を変わましてそ 、 次に、全面素質域の単位音素の出力について考 次に、全面素質域の単位音素の出力について考 ■では、すべての領域が進光層16によって湿光されている。これも従来の光学的展頭素領域と同様強である。

受光額がなく、無度レジスタ12 8 上が転送ゲート部13 を有する形との光子の展面素領域目ではすべての機能が進光層16 によって運光されている。この第2 の光学的展画素領域目では、受光器がないためこの部分からの希望復はなく、また豊重レジスタの時電波の増加は第1の光学的展画素領域10 元光学的展画素領域10 元光学的展画素領域10 元光学的展画

受光部がなく、無面レジスタ12 および配送ゲート部13 を有する第3の光学的展開策略がNでは、減光層16 があり悪景領域「シャンと同一パターンにつ最重レジスタ12、転送ゲート部13 を減光している。この第3の光学的展開 第1 域 N では、本来受光部である 15 分の上部が 間口しているがフォトゲイオードをレリコン高板 は発生しない。また、減光層が形成的する程を 就は発生しない。また、減光層が影響疾順な に 第一パターンであるため、

える。まず、有効蓄無頻域「では出力Vは前述し た記号を用いて、

V = (光信号分) + (受光部の暗電流) + (垂直 レジスタの暗電流) + (水平レジスタの暗電流) + (垂直レジスタの陪電流の増加分)

・(全直レンステの暗電流の理節分)

= A + B + C + D + C :

となる。また、第1、第2、第3の光学的黒面素 領域の出力V:、V2、V、は、

V , = B + C + D + C ,

V . = C + D + C .

V . = C + D + C .

となる。したがって、外部回路でこの4つの信号 を次のように合成すれば正確な光信号分の出力 A が得られる。

V - V 1 + V 2 - V 5 = ( A + B + C + D + C 1 ) - ( B + C + D + C 2 ) + ( C + D + C 2

) - (C+D+C1)

第4回は、本発明の他の実施例を示す概略平面 固である。第4回において、先の実施例と共通す る断分には同一の参照等号が付されているので度 複する説明は留味する。同図において、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録を表示して、14年1 日本記録と、14年1 日本記録と 日本

以上説明したように、本発明は、即依護産業 ギ の光学的展開 素領域を 3 種類にし、 不効需要 病 から出力し 5 種類の光学の最高素領域からの出 力を合成することにより、 途光層のパターンのの いに超関する患変レジスタの種電波の増加量ので、 本発 いを相数できるようにしたものであるので、 本発 明によれば、光信争出力の経典的変動を防てとがで ができ、デバイスの信頼を含しませるとがで

代理人 井理士 医身拓助

### 4. 図図の簡単な説明

水平レジスタ、

15 b … 第 1 、 第 2 の 出力 部 、

… アルミニウムの進光層、

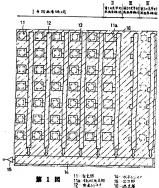
第1回、第4回は、それぞれ本発明の実施例を 示す策略平面図、第2図、第3図は、それぞれ第 1 図の部分断面図、第5 図は、従来例の振略平面 図、第6図、第7図は、それぞれ第5図の部分詳 組図、第8図、第9図は、それぞれ第6図のA-A ' 維斯面図とB - B ' 維斯面図、第10回は、 第7回のC-C 雑断面図、第11回は、第1~ 第4条直転送電板に印加される転送クロックの波 形図、第12回は、最重レジスタの暗電液の経時: 的変化を定性的に示した図である。 10、12 a… n ウェル領域、 11…受光 1 1 a … 聲似 受 光 然 . 12…垂直レ ジスタ. 13…転送ゲート部、 平レジスタ、 14a, 14b ... # 1. # 20

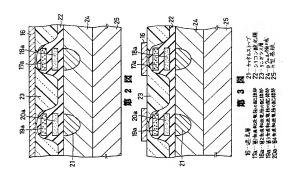
. . .

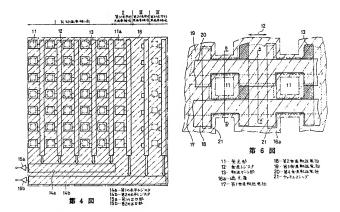
16,16a

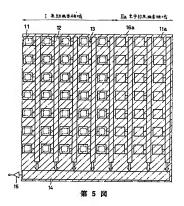
17~20 ... 201

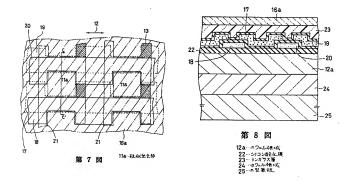
15…出力部、

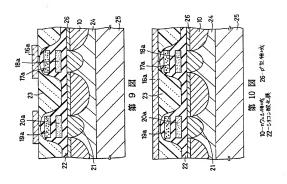


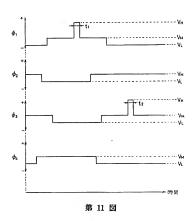




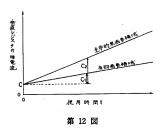








-412-



-413-